

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01031874

PUBLICATION DATE

02-02-89

APPLICATION DATE

29-07-87

APPLICATION NUMBER

62187722

APPLICANT:

SUMITOMO BAKELITE CO LTD;

INVENTOR:

WAKI MITSUO:

INT.CL.

C09D 5/24 // C08K 3/08 C08K 3/08 C08K 3/36 C08K 3/36 H01B 1/22

TITLE

ELECTROCONDUCTIVE RESIN PASTE FOR SEMICONDUCTOR

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the titled paste containing a specific silver powder mixture, ultrafine particle silica powder, phenolic novolak compound, latent amine compound and epoxy resin and having high thixotropy and excellent workability.

CONSTITUTION: The aimed paste containing (A) 65–80wt.% silver powder mixture consisting of (i) 70~95wt.% flake-shaped silver powder having 1~50µ particle size and (ii) 30~5wt.% spherical silver powder having 0.1~0.5µ particle size, (B) 0.3~3wt.% ultrafine particle silica powder having 0.005–0.02µ average particle size, (C) (iii) phenolic novolak compound and (iv) latent amine compound and (D) epoxy resin being liquid at ordinary temperature and having ≤500ppm hydrolyzable chlorine content.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

BEST AVAILABLE COPY

BNSDOCID: <JP____401031874A_AJ_>

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-31874

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和64年(198	9)2月2日
C 09 D // C 08 K	5/24 3/08	P Q W C A M	6845—4 J				-, -,
	3/36	KAB CAM	A - 6845-4 J				
H 01 B	1/22	КАН	B-6845-4 J A-8222-5E	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

②発明の名称 半導体用導電性樹脂ペースト

②特 願 昭62-187722

四出 願 昭62(1987)7月29日

⑫発 明 者 水 野 増 雄 東京都港区三田3丁目11番36号 住友ベークライト株式会

社内

砂発 明 者 脇 光 生 東京都港区三田3丁目11番36号 住友ベークライト株式会

社内

の出 願 人 住友ベークライト株式 東京都港区三田3丁目11番36号

会社

明 紐 き

1. 発明の名称

半導体用導電性樹脂ペースト

2. 特許請求の範囲

(A) 粒径 1 ~ 5 0 μ a の フレーク 状態 粉末 7 0 ~ 9 5 重量 % 及び 粒径 0.1 ~ 0.5 μ a の 球状 銀粉末が 3 0 ~ 5 重量 % からなる 銀粉末混合物、

(C) フェノールノボラック化合物及び潜在性アミン化合物、

(D) 常温で液状で、加水分解性塩素含有が 500ppm 以下であるエポキシ樹脂、

(A)、(B)、(C)及び(D)を必須成分とし、銀粉末混合物(A)を65~80重量%、超微粒子シリカ粉末(B)を0.3~3重量%含有することを特徴とする半導体用導電性樹脂ベースト。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

〔従来技術〕

田接合法は比較的低コストではあるが耐然性が劣るとか、あるいは半田ボール飛散による半導体素子が劣化するという欠点があった。

更に問題ペーストを硬化させる初期過程においては反応はそれほど進行せず温度だけ上昇するため、ペーストの粘度が署しく低下し銀粉が沈降し 易くなる。従って半導体素子の直下は銀粉が希頑

- (B) 平均粒径が 0.005 ~ 0.02 μ の超 数粒子シリカ粉末、
- (C) フェノールノボラック化合物及び潜在性アミン化合物、
- (D) 常温で液状で、加水分解性塩素含有量が500ppm以下であるエポキシ樹脂、

となり尋覧性が低下する等の欠点もあった。

以上の様なことから導電性問題ペーストはオーミックコンタクトが特に必要な素子には使用できなかった。

(発明の目的)

本発明は、

(A) 粒径 1 ~ 5 0 μ m のフレーク状 銀 粉末7 0 ~ 9 5 重量% 及び 粒径 0.1 ~ 0.5 μ m の球状 銀粉末が 3 0 ~ 5 重量% からなる 銀 粉末混合物、

下だと感覚性が安定化せず、 0.5 μm 以上だと導覚性が低下して好ましくない。 球状銀粉末の配合 割合が 5 %以下では導覚性が安定化せず、 3 0 % 以上では導電性が低下し、好ましくない。

また本発明では粒径が 0.005~0.02 µ m の 超微粒子シリカを 0.3~3重量%添加するが、こ の超微粒子シリカは本来絶縁物にもかかわらず添 加すると逆に導電性が良くなる。これは導電性ペ ーストを硬化させるに際して硬化の初期過程にお いては反応はそれほど進行せず温度だけ上昇する ので粘度が急激に低下し銀粉粒子が沈降するが、 少量の超微粒子シリカを添加するとこの様な銀粉 の沈降が防がれるため導電性が何上するものと思 われる。また、この超微粒子シリカを少量添加す るとベーストの揺変度が署しく大きくなり、ディ スペンサーで墜布する時にシリンジのニードルの 先端からベーストが不必要にたれを生ずるとかあ るいは糸切れが悪くペーストが糸状にひいてその 先端がリードフレームのステッチ部分に付着する 等の不具合が全くなくなり、作業性が非常に優れ たものとなる。

ヒドラジド、pーオキシ安息香酸ジヒドラジド等 のカルボン酸ヒドラジドやジシアンディミドである。

本発明に用いるエボキシ樹脂は常温で液状のものであるのに限定しているが、常温で液状のものでないと銀粉との湿線において溶剤を必要とする。溶剤は気泡発生の原因となり、硬化物の導電性を若しく低下させ使用できない。

また、エボキシ樹脂に含まれる加水分解性塩素 型を500ppg 以下に限定しているが、このは様な エボキシ樹脂を用いることにより絶縁ペースを 抽出(ブレッシャクッカ)される塩素の量は ので、大力に低減することができる。抽出された塩素は ので、素子要面のアルミ配線腐食をひきおこす原因 となるため、抽出量が少なければそれだけ信頼性 が高くなる。

加水分解性塩素含有量の測定は以下の様にして行なう。即ち、エポキシ樹脂 0.5 g をジオキサン3 0 型に完全に溶解させ、これに 1 N - K O H 液(エクノール溶液) 5 型を加え、3 0 分間無沸湿流する。これに 8 0 % アセトン水 1 0 0 型加え、

は適さない。フェノールノボラックより当量の小さい潜在性アミン化合物を併用することにより、 粘度がそれほど高くなく実用に供せられるベース トを得ることができる。

本発明に用いるフェノールノボラックはフェノールとホルムアルデヒドとを反応させることによって得られる3か5ク核体を主体とするノボラック 掛脂である。

潜在性アミン化合物としては、アジピン酸ヒドラジド、ドデカン酸ジヒドラジド、イソフタル酸

さらにConc. HNO₃ 2 ml 加えて、 0.0 1 N-A g NO 3 水溶液で電位差滴定を行なう。

更に、上記エポキシ樹脂のうち沸点が250 C以上のものは非常に有用である。なぜならこれ等用いた樹脂ペーストは、樹脂の揮発性が少ないため、連続使用しても粘度の変化が少ないためであ

更に本発明においては必要により硬化 促進剂、カップリング剂、消泡剂等を添加して用いることもできる。

(発明の効果)

以上述べた機に本発明による半導体用導電性問 脂ペーストは硬化物の導電性に極めて優れ、オー ミクコンタクトが可能であるため、特に今まで導

導電性樹脂ペーストを得た。

この導質性樹脂ペーストを真空チャンバーにて 2 mm H g で 3 0 分間脱泡した後、以下の方法により 各種の性能を評価した。

糸ひき性

専覧性問題ペーストの中へ直径 1 mm ≠ のピンを深さ 5 mm まで沈めて、それを 3 0 0 mm /分の速度で引き上げペーストが切れた時の高さを測定した。

ベーストのたれ

内径 0.6 mm のニードルをつけたシリンジにベニードルを下にて ーストを 5 ml入れ、試験管立てに垂直に超き 3 0 分後ニードルの先端にたれたベーストの 虹母を測定した。

体積抵抗率

ス ラ イ ド ガ ラ ス 上 に ペ ー ス ト を 巾 4 ㎜ 厚 さ 3 0 μ m に 塗 布 し 、 2 0 0 ℃ で 1 時 間 オ ー プ ン 中 で 硬 化 し た 後 、 硬 化 物 の 体 積 抵 抗 率 を 測 定 し た 。

オーミックコンタクト性

(実施例)

実施例1~実施例4

粒径 1 ~ 5 0 μ m で平均粒径 3 μ m のフレーク 状銀粉末 (以下銀粉末 a) と粒径 0.1~0.5 μ m で平均粒径 0.2 μ m の球状銀粉末 (以下銀粉末b) と、平均粒径 0.0 1 μ m の超微粒子シリカ粉末と、ピスフェノール A とエピクロルヒドリンとの反応により得られるジグシジルエーテル (加水分解性塩素含有量 3 0 0 μ p m 、 エポキシ 付脂 A)とで常温で被状、以下エポキシ付脂 A)とを第 1 表に示す割合で配合し三本ロールで混練して

ベーストをダイボンディング 材 と して、 ダイ オードを 組立て、 オーミックコンタクト 性を 評価 した。

恒 委 册

ベーストの硬化物を微粉砕して、蒸留水中で 125℃20時間処理し、抽出された塩素型 を測定した。

評価結果を第1表に示す。

比較例 1 ~比較例 3

第1 表に示す配合割合で実施例と全く同様にして導電性問題ペーストを得た。評価結果を第1 表に示す。

比較例 4

エボキン 掛脂としてビスフェノール A とエピクロルヒドリンとの反応により得られるジグリンジルエーテル (加水分解性塩素含有量 9 5 0 ppm 、エボキン当量 1 8 0 で常温で被状、以下エボキシ 掛脂 B) を用いる以外は実施例 1 と全く同様にして再電性 樹脂ペーストを得た。評価 桔果を第 1 安に示す。

第 1 表

ııı E				15 11	実施例 1	実施例2	実施例3	実施例 4	比較例1	比較例 2	比較例3	比較例4
1	銀	粉末a	(71	/-ク状)	65	65	65	75	65	75	75	65
	銀	粉末b	(耳	(状)	10	10	5	5	10		5	10
	超	微粒子	シリ) <i>†</i>	1	1	2	0.5	_	1	0.5	1
	エ ボ キ シ 樹 脂 A (塩素量300ppm)			19	19	23	16	- 20	19	17.5		
	エポキシ 樹 脂 B										19	
	フェノールノボラック			2	2	3	2	2	2		2	
	潜在性 アミン 化合物	アジピン	酸ヒ	ドラジド	3				3	3		3
		イソフタ	ル酸ヒ	ドラジド		· 3			• .			
		ジシア	ンジ	アミド			2	. 1.5			2	
性 能	糸	ひ 출	性	(sus)	5.5	6.2	5.0	6.5	8.3	6.8	6.5	5.5
	ペーストのたれ (ng)			0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	20	0.1以下	0.1以下	0.1以下	
	体積抵抗率 (×10 ⁻⁴ Ω·cm)			0.8	0.8	1	0.6	2	5	3	0.8	
	オーミックコンタクト性 (不良数/試験数)			0/500	0/500	0/500	0/500	23/500	18/500	15/500	0/500	
	_ 塩	柔	쥧	(ppm)	15	15	18	12	15	15	14	72
	12	· 合	評	価	0	0	0	0	×	×	×	×

BEST AVAILABLE COPY